

武汉市专利申请：武汉专利申请材料要求

产品名称	武汉市专利申请：武汉专利申请材料要求
公司名称	武汉易知创知识产权代理有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道19号金鑫·国际一期1栋2单元8层9办公号（自贸区武汉片区）
联系电话	17702792639 17702792639

产品详情

专利申请文件，是专利申请人向国知局提交的用于专利申请的材料，撰写质量影响专利审批过程，影响着专利保护范围的确定。专利申请文件的质量至关重要。撰写专利申请文件，包括以下步骤：

理解发明创造、挖掘技术方案、撰写权利要求书、撰写说明书、完善申请文件结构。

1、专利检索

专利检索在整个专利申请文件撰写过程中有举足轻重的作用。防止重复申请别人已获得的专利权，有效地提升申请文件的质量。

2、独立权利要求，应当仅记载解决技术问题的必要技术特征

在撰写独立权利要求时，需要将发明基本概念下的完整技术方案用尽量简洁严谨的语言表述清楚。

3、从属权利要求的撰写

从属权利要求的重要任务之一就是用合理的中位概念把独立权利要求中涉及的宽泛的上位概念与具体的实施例联系起来。合理安排从属权利要求限定的保护范围。

4、说明书公开充分

“说明书公开不充分”是撰写过程中需要特别注意的问题，例如说明书中对发明技术内容的描述含糊不清、未给出解决技术问题达到技术效果的技术手段、说明书中给出的技术手段含糊不清或者不能解决发明要解决的技术问题、引证方式导致公开不充分、反映发明关键技术内容的说明书附图不清楚不完整。

专利申请文件相关要求如下：

1、申请文件使用统一制定的表格

- 2、提交申请时如何排列申请文件
- 3、申请文件的文字和书写要求
- 4、证明文件
- 5、签字或者盖章
- 6、同日申请说明
- 7、专利申请内容的单一性要求
- 8、委托专利代理机构